

## 訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします。 <http://toragi.cqpub.co.jp/tabid/794/Default.aspx> (編集部)

### ■ 2017年9月号

#### ● 特集 第7伝

p.38 右 ↓ 4行目：図3(d) → 図3(a)

#### ● 特集 第11伝

p.46 右 ↑ 6行目：

$$\frac{(R_2 + R_2)V_{CC}}{R_1} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

p.46 図1(b)の右端： $V_{bias} \rightarrow V_{B(DC)}$

p.47 左 ↑ 1行目：電流(バイアス電流)より → 電流より

p.47 図2の式の1行目： $V_{bias} \rightarrow V_{B(DC)}$

#### ● 特集 第12伝

p.48 左 ↑ 2行目の先頭に追加：図1に示すのは、ベース電位( $V_B$ )とエミッタ電

位( $V_E$ )の動作波形です。

p.48 右 ↑ 1行目： $V_E = R_E I_E = V_B - V_{BE} \rightarrow V_E = R_E I_E$

#### ● 特集 第13伝

p.50 図2の右端：「 $= V_{CC} - R_C I_C$ 」以降を削除

#### ● 特集 第14伝

p.51 左 ↑ 4行目：エミッタ増幅回路 → エミッタ接地増幅回路

#### ● 特集 第24伝

p.68 図2の吹き出し：エネルギーが一気に放出 → エネルギーが放出

p.68 図2の吹き出し：「 $D_1$ がないと」以降を削除

p.68 図3のサブキャプション： $5V (= V_{CC}) + 0.6 \rightarrow 5V (= V_{CC}) + 0.6V$

#### ● 特集 第35伝

p.113 図6の時間軸： $2\text{ ns/Div}$

#### ● 特集 第36伝

p.114 右 ↑ 4行目：Metal Organic Chemical Vapor Deposition → Metal Organic Vapor Phase Epitaxy

#### ● トラ技IoT塾

p.177 図9の ↑ 3行目： $0x5b \rightarrow 0xb5$

#### ● 夢のRFコンピュータ・トランシーバ製作

p.147 右 ↑ 3行目： $\sin \rightarrow \cos$

p.155 図A中： $\text{dBm} \rightarrow \text{dB}$